

# PROCESSVÄTSKECENTRUM

## Årsmöte och Höstseminarium 2011

---

**Datum:** 8 november 2011  
**Plats:** M311, Brinellvägen 66/68, KTH, Stockholm

### ÅRSMÖTE

- 10.00 – 11.45 Processvätskecentrums årsmöte.
1. Genomgång av senaste protokoll
  2. Statusrapport av arbetsgruppernas arbete
    - a. Hemsida (Kerstin Denker, DMMS)
    - b. Forskning och utveckling (Lars Nyborg, Chalmers)
    - c. Verktyg för industrin (Lorenzo Daghini, KTH)
    - d. Fortbildning för industrin (Mihai Nicolescu, KTH)
  3. UEIL:s aktiviteter
  4. Diskussion och beslut om ny verksamhetsplan
  5. Val av styrgrupp
  6. Beslut om datum för Årsmöte med höstseminarium 2012.
  7. Övriga frågor

### SEMINARIUM

- 12.00 Lunch** i anslutning till möteslokalen
- 13.00 – 13.10 Introduktion och välkommen.  
*Kurt Forsberg, Scania CV. Ordförande i Processvätskecentrum*
- 13.10 – 13.40 Global Trends In Watermiscable Cutting fluids/Coolants  
*Carmen Freiler, FUCHS*
- 13.40 – 14.10 Skärvätskerening  
*Johan Ihrfors, Alfa Laval Tumba AB*
- 14.10 – 14.40 Fokus på kemikalien skärvätska- så fungerar kemikaliekontrollen.  
*Margareta Östman, Swedish Chemicals Agency*
- 14.40 – 15.10 Kaffe
- 15.10 – 15.40 UEIL Metal Working Fluid Symposium Sep 2011; A Review of Presentations  
*Doktorand Varun Nayyar, Chalmers MCR*
- 15.40 – 16.10 Safe Nanotechnology and Monitoring of Airborne Particulates in Work Environment  
*Maja Remskar, Jozef Stefan Institute i Ljubljana*
- 16.10 – 16.40 Nanofluids - Properties and Potential Applications in Materials Processing Technologies  
*Peter Krajnik, Amir Rashid, Mihai Nicolescu KTH*